

전이금속 촉매에 의한 고리형 올레핀 중합

전 성 호·윤 성 철

1.서 론

1950년대 지글러와 나타에 의하여 개발된 고밀 도 폴리에틸렌과 폴리프로필렌 등장 이후로,^{1,2} 메 탈로센 촉매를 이용하여 새로운 형태의 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리스티렌 등이 개발되었고,^{3,4} 현재 고기능성, 특히 정보 및 광학 소재에 응용할 수 있 는 고분자와 이를 제조하기 위한 촉매에 대한 연구 가 많이 진행되고 있다.^{5,6} 그 결과 새로운 전이금 속 촉매에 대한 연구를 통해 지글러-나타 촉매가 구현하지 못한 고투명 저절연성 고분자가 개발되고 있으며 이러한 일련의 연구 성과가 고리형 올레핀 계 고분자에서 나타나고 있다. 고리형 올레핀계 고 분자는 노보넨과 같은 고리형 단량체로 이루어진 고분자로서 기존 올레핀계 고분자에 비해 투명성, 내열성, 내약품성이 우수하고 복굴절률과 수분흡수 율이 매우 낮아 CD, DVD, POF (Plastic Optical Fiber)와 같은 광학소재, capacitor필름, 저유전체

와 같은 정보전자소재, 저흡수성 주사기, blister packaging과 같은 의료용 소재에 다양하게 응용될 수 있다.

1980년대 후반 이후로 일본의 미츠이 화학, JSR (구 Japan Synthetic Rubber), Nippon Zeon과 독 일의 Ticona(구 Hoechst), 미국의 BFGoodrich 등에서는 고투명, 저절연성 고분자로서 PNB (Polynorbornene), COC (Cyclic Olefin Copolymer)와 같은 고리형 올레핀계 고분자를 상업화하기 시작하 였고 정보 전자, 광학, 의료 분야에 대한 응용을 연 구하고 있다. 이와 관련한 고리형 올레핀 중합기술 은 ROMP(Ring Opening Metathesis Polymerization), 메탈로센 촉매 중합, Ni, Pd-촉매 중합 등 을 들 수 있고 모두 전이금속 촉매를 사용하고 있 다. 이러한 촉매들은 중심금속, 리간드, 촉매조성 변 화를 통하여 서로 다른 중합 특성 및 고분자 구조 를 보인다. 본 고에서는 이러한 고리형 올레핀 중 합 촉매기술 및 최근 산업계 연구동향에 대해 소개



전성호 1983~ 서울대학교 화학과 (학사) 1987 $1987 \sim$ 서울대학교 화학과 (석사) 1989 1991~ 미국 Ohio State Univ. (박사) 1996 미국 U. of Minnesota (Post Doc) 1997~ 1998 1998~ 미국 U. of Illinois (Post Doc) 1999 1999~ LG화학 기술원 선임연구원 현재



898~ 한양대학교 화학과 (학사) 1993 993~ 한국과학기술원 화학과 (석사) 1995 995~ 한국과학기술원 화학과 (박사) 1999 999~ 미국 Northwestern Univ. 2001 (Post Doc) 001~ LG화학 기술원 선임연구원 현재

Cyclic Olefin Polymerization by Transition Metal Catalysts

LG화학 기술원 (Sung-Ho Chun and Sung Cheol Yoon, LG Chem. Ltd., Research Park, 104-1 Moonji-dong, Yuseong-gu, Daejeon 305-380, Korea)

하고자 한다.

2. ROMP 고분자

2.1 촉매 및 중합

ROMP에 사용되는 촉매들로서는 4~8족의 전이 금속, 예를 들면 Ti, Zr, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Re, Ru, Os, Rh, Ir 등이 사용되며 이중 Ti, W, Mo 금 속이 가장 높은 활성을 보인다. 촉매 형태로는 카 보닐이나 산화물 형태의 금속화합물이 실리카나 알 루미나에 담지되어 있는 MoO₃/CoO/Al₂O₃, WO₃/ SiO₂, 및 ReO₇/Al₂O₃와 같은 불균일계 촉매 형태 이거나,⁷ TiCl₄, WCl₆, WOCl₄, W(OR)₂Cl₄, MoCl₅, ReCl₅, 및 RuCl₃ 등과 같은 염화물이 LiAlR₄, R₃Al, Et₂AlCl, EtAlCl₂ 및 R₄Sn 등과 같은 루이스산인 조촉매와 함께 사용되는 균일계 촉매 형태이다.⁸

균일계 ROMP 촉매의 경우 염화물 혹은 카보닐 형태의 유기금속화합물이 루이스산 형태의 조촉매 와 반응하여 금속카벤 (metal carbene) 혹은 금속 시클로부탄 (metallacyclobutane) 형태의 촉매활 성종을 형성하고 이 활성종은 올레핀의 이중결합과 반응하여 금속시클로부탄의 고리중간체를 거쳐 이중 결합을 갖고 있는 최종 생성물로 개환된다 (**그림 1**).

ROMP 고분자는 단량체 반복 단위당 한 개의 이중 결합을 포함하고 있다. 이러한 이중결합은 고온에 견딜 수 있는 재료를 만들기 위한 고분자 간 가교 반응에 이용될 수 있으나, 낮은 열산화 안정성을 유발하여 색상을 띠게 한다. 결국 ROMP 고분자는 그 자체로 광학용 재료로 사용하기에는 부적합하여



그림 1. ROMP 고분자 생성 메카니즘.

Pd 혹은 Raney-Ni과 같은 촉매에 의해 수첨된 고분자로 바뀌어 사용된다. 최근에 일본의 Nippon Zeon, JSR 에서는 수첨된 투명한 ROMP 고분자를 개발하고 있으며, **표 1**과 **그림 2**는 Nippon Zeon사에 서 제조한 고분자 구조와 중합결과이다.^{9,10}

고리형 올레핀 단량체 구조에 따라 ROMP 고분자의 열적, 광학적 성질이 변화되는데, 각 단량체의 알 킬가지의 길이가 늘어날수록 생성된 고분자의 유리 전이온도(*T_g*)가 감소하고 단량체의 고리수가 증가 할수록 *T_g*가 증가한다. 위의 중합 결과에서 P(TD) 의 *T_g* (163 ℃)가 가장 높고 P(DCPD)의 *T_g* (93 ℃) 가 가장 낮다.

2.2 물성 및 응용

최초로 상업화된 ROMP 고분자는 1976년 CdF Chimie에서 제조한 Norsorex라 불리는 노보넨 고 분자이고 현재 Nippon Zeon에서 생산하고 있다 (**그림 3**). Norsorex는 수첨 단계가 없으므로 고분자 에 이중결합이 남게 되어 투명성은 떨어진다. Norsorex의 주요 용도는 기름 흡수용이나 진동 혹은 소음흡수제 등으로 사용되고 있으며, 광학적 투명성은 보이지 않는다.

그 이후 일본에서 ROMP후 수첨 반응을 추가하

Monomer		$M_{\scriptscriptstyle W}$	M_n	M_w/M_n	T_g	Birefringence
Name	Composition (W_t)	$(\times 10^4)$	$(\times 10^4)$		(°C)	(nm)
DCPD	-	-	-	-	93	30~90
MTD	-	6.2	3.0	2.1	152	25
MTD/NB	8/2	5.9	2.7	2.2	129	20
MTD/DCPD	8/2	6.1	2.9	2.1	140	20
ETD	-	16.0	6.1	2.6	147	40~150
ETD/DCPD	9/1	5.9	2.8	2.1	134	15
TD	-	—	-	-	163	40~130
TD/NB	8/2	5.7	2.6	2.2	126	30
TD/DCPD	8/2	6.4	2.8	2.3	137	35

표 1. Nippon Zeon사의 ROMP 중합 결과

* 중합조건: 촉매=TiCl₄ (0.17wt%) + AlEt₃ (0.5 wt%) + NEt₃ (1.4 wt%), 용매=톨루엔, 중합온도=20 ℃, 중합시간 =1 hr, MTD= methyltetracyclododecene, ETD= ethyltetracyclododecene, TD= tetracyclodod ecene.



그림 2. Nippon Zeon의 고리형 올레핀계 고분자.



그림 3. Norsorex 구조.

여 고분자의 이중결합을 제거한 투명고분자에 대한 연구를 진행하였다. 이렇게 수첨된 ROMP 고분자는 무정형 열가소성수지로서 저밀도, 고투명성, 저복굴 절률, 저수분흡수성, 내화학성, 고인장강도 등 우수 한 물성을 가지며 적절한 가공 조건 하에서 PMMA 와 PC를 대체할 매우 투명한 광학소재로서 이용될 수 있다. 일반적으로 이러한 ROMP 반응은 수첨 반응을 수반하므로 경제적인 측면에서는 불리하나 충격강도와 같은 기계적 강도가 비교적 높은 고분 자를 만드는데 유리한 것으로 알려져 있다. 정밀 성 형을 위해서 고분자는 우수한 유변학적 성질이 필요 하며 또한 동시에 기계적 강도를 유지하기 위해서 는 충분히 큰 분자량을 가져야 한다. 이러한 조건을 만족시키기 위하여 Nippon Zeon의 경우는 분자량 (Mn)이 약 20,000 정도이고 분자량 분포(Mm/Mn) 가 ~2 정도의 고분자를 제조하였다.11 생성된 고분 자의 Tg는 단량체 종류나 단량체 조성비에 따라 조절이 가능하며 대략 40에서 160 ℃ 사이의 온 도 범위를 갖는다. Nippon Zeon에서는 다양한 등

급의 제품을 Zeonex 혹은 Zeonor라는 이름으로 출시하고 있으며 이들 등급은 광학적 특성이나 전 기적 특성 등은 유사하나 *T_g*나 HDT(Heat Distortion Temperature)와 같은 열적 특성 및 tensile modulus, 인장강도 혹은 신장율 등과 같은 기 계적 특성에서 차이를 보이고 있다. Zeonex나 Zeonor의 용도는 렌즈, 디스크, 의료용기, 주사기 혹은 절연소재 등이다.

JSR은 극성 노보넨을 포함하는 고분자인 Arton을 출시하였다.¹² Arton 제품은 30~90%의 비극성 노 보넨과 5~70%의 극성 노보넨으로 이루어져 있으 며 분자량은 약 20,000~700,000 이고 *Tg*는 171 ℃ 정도이다. 또한 복굴절률이 낮고(< 20 nm) 투명한 특성(92%)을 지니며 고분자 내 극성기가 존재하기 때문에 금속 부착성이 우수하여 렌즈나 광섬유 혹 은 디스크용 광학 소재에 사용되고 있다. 다른 제품 으로 Arton과 polyphenylene sulfide를 블렌딩한 Artopps라는 제품을 생산하고 있으며 이를 전자 재 료의 metal-inserted molding에 사용하고 있다.¹³

3. 메탈로센계 고분자

3.1 촉매 및 중합

일반적으로 올레핀 중합에 사용되고 있는 메탈로 센 촉매는 시클로펜타디엔 리간드가 한 개 혹은 두 개가 배위된 4족 금속 화합물로서 조촉매인 MAO (methylaluminoxane) 혹은 보론 화합물에 의해 활 성화되며 에틸렌, 프로필렌 혹은 스티렌 중합에 우수 한 중합 활성을 보인다(**그림 4**).^{3,4} 이 촉매는 리간 드, 중심금속 및 조촉매의 구조에 따라 고분자 물 성을 다양하게 조절할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

Kaminsky 교수는 메탈로센-MAO 촉매에 의한 노보넨 단일중합 및 에틸렌과의 공중합에 대한 많 은 연구를 수행해 왔다.^{5,14} **표** 2는 지르코노센의 π-리간드 구조 변화에 따른 노보넨 중합 결과이다. 일반 적으로 노보넨 단량체는 에틸렌, 프로필렌에 비해 더 큰 입체장애를 갖기 때문에 중합활성이 낮고 여



그림 4. 대표적인 올레핀 중합용 메탈로센 촉매계.

촉매	촉매농도 (mol/L)×10 ⁻⁴	Al/Zr	중합활성 (kg/mol.h)	M_w	M_w/M_n
Cp ₂ ZrCl ₂	7.1	240	1.6	9.3×10^{3}	2.0
$rac - [Et(Ind)_2]ZrCl_2$	9.2	560	0.8	insoluble	-
$rac-[Et(Ind-H_4)_2]ZrCl_2$	10.0	510	0.8	insoluble	—
rac-[Me ₂ Si(Ind) ₂]ZrCl ₂	4.4	410	0.7	insoluble	_
meso-[Me ₂ Si(Ind) ₂]ZrCl ₂	4.4	470	0.7	insoluble	-
$[Me_2C(Cp)(Flu)]ZrCl_2$	5.6	340	0.9	2.7×10^{4}	2.0
$[Ph_2C(Cp)(Flu)]ZrCl_2$	4.4	410	2.2	_	_

표 2. 지르코노센/MAO 촉매계에 대한 노보넨 단일중합 결과

* 중합조건 : 중합온도=25℃, 노보넨농도=2M, 용매=톨루엔, Ind=indenyl, Flu=fluorenyl.



그림 5. 폴리노보넨 생성 메카니즘.

러 메탈로센 촉매 중에서 입체장애가 적은 Cp₂ZrCl₂ 가 노보넨에 대해 가장 높은 중합활성을 보인다. 메탈로센 촉매에 의해 합성된 노보넨 단일고분자는 600 ℃ 정도에서 열분해되며 일반 유기용매에 거 의 녹지 않는다. 노보넨 단량체는 전자적, 입체적 효 과를 고려할 때 Zr-H 혹은 Zr-C bonds와의 cisexo 방향의 배위가 유리하다(**그림 5**). Zr 금속에 대해 β-수소가 Zr-C bond와 endo- 혹은 trans-위치에 있기 때문에 β-수소 제거 반응에 의한 사 슬정지가 일어나기 어렵고 그 결과 노보넨 고분자 의 말단기에 이중결합을 포함하지 않는다.

노보넨 고분자의 입체구조는 메탈로센 촉매의 symmetry에 의해 결정된다. 노보넨 고분자는 단 량체 반복 단위당 두개의 입체중심 (stereo center)을 가지고 있는데 이를 ditactic 고분자라고 한 다. 노보넨 단량체가 중심금속에 cis-exo-insertion 하는 동안 메탈로센 촉매의 C₂ 혹은 C_s 구조에 따라 erythro-di-isotactic 혹은 erythro-di- syndiotactic 노보넨 고분자 구조가 형성된다(**그림 6**).¹⁵

가공성 개선을 위해 에틸렌 혹은 α-올레핀과의 공중합체 즉 COC에 대한 연구가 진행되었다. **표 3** 은 ansa-지르코노센/MAO 촉매의 리간드 구조변 화에 따른 노보넨/에틸렌 공중합 결과이다.¹⁴

여러 촉매 중에서 [Me₂Si(Cp)(Flu)]ZrCl₂ 촉매가 가장 높은 중합활성을 보이고 생성된 공중합체는





높은 노보넨 함량 및 높은 분자량을 보이는 반면 meso-ansa-메탈로센의 경우 전반적으로 중합활 성이 낮았다. 공중합체의 *Tg*는 노보넨 함량과 공 중합체의 미세구조에 따라 20~135 ℃의 넓은 범 위를 보이며 [Me₂C(Cp)(Flu)]ZrCl₂ 촉매가 가장 높은 *Tg*(135 ℃)를 보였다.

3.2 물성 및 응용

α-올레핀과 고리형 올레핀의 공중합체는 1954
년 Dupont사에 의해 처음으로 상업화 시도가 있었으나,¹⁶ 전이금속 촉매를 이용한 에틸렌과 노보넨의 상업화는 1973년 구 동독의 Leuna에 의해서이다.^{17,18} Leuna사에 의해 개발된 에틸렌과 노보넨의 공중합체는 티탄늄계의 지글러-나타 촉매를 이용하였으나 잔류 불순물로 인하여 생성된 공중합체가 투명하지 않았으며 또한 *T_g*가 140 ℃ 이하로 제한되었다. 그 후 일본의 미츠이 화학에서 바나듐 촉매와 알킬알루미늄 조촉매를 이용하여 Apel이라



Ethylene-NB COC

초메		V	중합활성	14	$T_g(T_m)$
	X _N	$\Lambda_{ m N}$	[kg/mol · h]	IVI_W	[°C]
$[Me_2C(Cp)(Flu)]$	0.90	0.43	961	135000	111
$ZrCl_2$	0.95	0.50	1785	158000	135
$[Me_2C(3-MeCp)(Flu)]$	0.89	0.41	5721	252000	106(215)
$ZrCl_2$	0.94	0.44	1602	431000	118(243)
$[Me_2C(3-^tBuCp)(Flu)]$	0.91	0.37	205	7300	97(242)
$ZrCl_2$	0.93	0.39	142	8900	103(255)
[Me ₂ Si(Cp)(Flu)]	0.90	0.41	14316	1123000	65
$ZrCl_2$	0.95	0.47	11084	431000	129
[Me ₂ Si(Ind)(Flu)]	0.80	0.26	70	135000	21(126)
$ZrCl_2$	0.91	0.22	86	57000	82(129)
$meso-[Me_2Si(Ind)_2]$	0.49	0.17	260	200000	2(118)
$ZrCl_2$	0.70	0.30	27	222000	77
$meso-[Et(Ind)_2]$	0.90	0.25	180	245000	51
$ZrCl_2$	0.98	0.39	7	81400	n.d.
$meso-[Me_2Si(IndH_4)_2]$	0.71	0.16	992	66000	-2(58)
$ZrCl_2$	0.89	0.33	290	70000	115

* 중합조건: 중합온도=30 ℃, c(Zr)=5×10⁻⁶ M, MAO=2.5 g/L, 에틸렌농도=0.24 M, 용매=톨루엔, x_N=norbornene molar ratio in feed, X_N=norbornene molar ratio in polymer.

는 이름으로 에틸렌과 tetracyclododecene의 공 중합체를 상업화하였다.¹⁹ 이후 독일의 Ticona는 미 츠이 화학과 공동으로 메탈로센-MAO 촉매를 이 용하여 고리형 올레핀 공중합체(COC)를 Topas라 는 이름으로 출시하였다(**그림 7**).²⁰ Ticona는 현재 토너 바인더 레진, 포장재, 광학용 의료용 제품 및 capacitor 필름 등의 용도로 5가지 등급의 제품을 생산하고 있다. 각 등급은 공중합체 내의 노보넨 함 량의 변화에 따른 *T_g*가 다른 점(80~180 ℃) 이 가장 큰 특징이다.

Topas의 광학 특성은 PMMA와 비슷하지만, 열 적 안정성이 더 우수하고 수분흡수율은 PMMA의 1/10정도이다. PC와 비교해서는 강도가 우수하고,





PMMA 및 PS와 비교해서 crack propagation에 대한 저항성이 동등한 것으로 알려져 있다. 이와 같은 낮은 수분흡수율과 열적 안정성, 특히 고온에 서 변형이 적어 사출성형시 치수 안정성이 우수하 다. 이 외에도 복굴절률이 낮고, blue-green laser 빛의 투과율이 우수하여 차세대 고용량 DVD 소재 에 응용가능성을 보여준다. 넓은 범위의 온도와 주 파수에 대해 일정한 전기적 특성을 가지고 있고 상 온에서의 유전상수는 2.35이며, 온도가 올라감에 따라 생기는 유전손실이 PP나 다른 올레핀 계열의 고분자보다 낮다. 따라서 thin-film capacitor에 적 용이 가능하며, 이 경우 PP로 된 capacitor보다 크기가 작고 좀더 많은 에너지를 충전할 수 있어서 AC mortor starter, 고주파수 반도체 회로 등에 적 용할 수 있다. Capacitor용 필름은 얇고 견고하며 우수한 연성을 갖고 금속화가 잘 되어 capacitor fabrication을 향상시킬 수 있다.

Topas를 PE와 블렌딩한 경우 인장강도 및 수분 흡수방지와 같은 분리막 성질이 증가하므로 식료품, 의약품, 화장품을 위한 포장재에 응용될 수 있다. Topas로 제작된 다층막은 poly(vinylidene chloride) (PVdC)로 코팅된 PVC처럼 가공될 수 있다. Blister packaging을 제작하는 경우 PVC/PVdC의 경우보다 더 낮은 온도와 더 적은 순환 과정으로 열가공할 수 있고 더욱 우수한 수분 차단과 균일한 두께의 blister packaging을 제작할 수 있다. PET 또는 PP와 블렌딩하는 경우 필름의 마찰력과 불투 명성이 증가하는 반면 수축률이 감소되어 수축필름 제작에 응용될 수 있다. Topas의 첫 번째 상업화 제품 은 Bayer Aspirin의 blister pack에 사용되는 8007 등급이며, 이 제품은 중심 부분이 240 µm의 8007 등급과 그 양쪽에 15 µm의 PP수지가 블렌딩되어 있다.

4. Ni, Pd계 고분자

4.1 촉매 및 중합

Ni, Pd-촉매는 ROMP 혹은 메탈로센 촉매에 비 해 수분 혹은 산소와 같은 불순물에 덜 민감하고 극성기가 도입된 노보넨 단량체를 중합할 수 있으며, *T_g* (150~390 ℃) 및 분자량 (5,000~1,000,000) 을 조절할 수 있고 다양한 물성, 특히 전기적, 광학 적 물성을 가지는 PNB 고분자를 제조할 수 있다. 기존의 지글러-나타 촉매에 의하여 제조된 노보넨 고분자의 경우 1,000 이하의 낮은 분자량을 보이 고, 메탈로센 촉매에 의해 얻어진 노보넨 고분자의 경우 분자량은 높지만 고온에서 용융되기 전에 열 분해되고 유기용매에 녹지 않는다. 반면에 Ni, Pd-금속촉매를 사용하여 얻은 노보넨 고분자는 tetrachloroethylene, chlorobenzene, dichlorobenzene 과 같은 유기용매에 녹으며 분자량은 100,000 이상이고 Tg는 300 ℃ 이상이다.^{21,22} 이러한 Ni, Pd-촉매는 지글러-나타 촉매 혹은 메탈로센 촉매 에 비해 기능기가 도입된 노보넨을 중합할 수 있다 는 장점을 가지고 있다.

노보넨 중합에 사용되는 Ni, Pd-촉매활성종은 리간드가 배위된 Ni, Pd-유기금속화합물과 루이스 산 형태의 조촉매의 상호작용에 의해 생성되는 양 이온형 촉매로 예상된다 (**그림 8**). 중심금속(M)은 Ni, Pd 와 같은 후전이 금속이고 양이온 상태로 존 재한다. 리간드는 노보넨 단량체 혹은 반응용매에 의해 쉽게 치환될 수 있는 σ-와 π-결합이 가능 한 알릴기 혹은 π-리간드가 사용된다. 조촉매는 중심금속에 약하게 배위할 수 있는 BF₄⁻, PF₆⁻, SbF₆⁻, B[(C₆H₃(CF₃)₂)]₄⁻ 등의 음이온(X)이 K⁺,

고분자과학과 기술 제 13 권 5 호 2002년 10월

Na⁺, Li⁺, Tl⁺ 과 같은 양이온과의 염형태로 존재 하고 음이온의 구조에 따라 중합성능이 달라진다.

Gaylord는²³ [Pd(C₆H₅CN)Cl₂]₂ 촉매를 사용 한 노보넨 중합을 보고하였고 Sen,²⁴ Risse,^{25,26} Goodall²⁷ 등은 극성 노보넨 중합용 Pd-촉매 및 중 합에 대해 보고하였다. 양이온형 [Pd(CH₃CN)₄] [BF₄]₂ 촉매에 의해 노보넨 혹은 노보넨 에스테르 단량체를 중합하는 경우 중합 수율이 낮고 exo-노보넨 유도체만 선택적으로 중합되는 경향을 보였 다. 그 이후 weakly coordinating anion 이 결합된 (η^{3} -allyl)Pd(II)를 과량 사용하여 70~80% 이상 의 높은 중합수율을 얻었고 exo-노보넨뿐만 아니 라 endo-노보넨 유도체에 대해서도 중합활성을 보였다. 이와 함께 BFGoodrich사는 극성, 비극성 노보넨 유도체 중합 및 촉매에 관한 연구를 수행해 왔는데 **그림 9**와 **표 4**는 이에 관한 내용이다.^{28,29}

표 4에서 살펴보듯이 Ni-I 촉매에 의해 NB와 DecNB를 공중합하는 경우 높은 중합 활성을 보이 고 사슬이동제인 1-decene 양에 따라 분자량과 T_g 를 조절할 수 있다. 1-Decene의 양이 증가할수록 분자량과 T_g 가 감소함을 알 수 있다. 중심금속 (M) 에 대해 β -H 이 M-C bond와 endo-혹은 trans-위치에 있기 때문에 중심금속과 β -H와의 agostic interaction 일어나기 어렵고 그 결과 β -H elimination에 의한 사슬정지 반응이 일어나지 않



그림 8. 촉매활성종 구조.



그림 9. 극성, 비극성 노보넨 유도체 중합용 Ni, Pd 촉매.

촉매	단량체	[Mon]/[Cat]	중합조건	수율(%)	분자량 (M_w)	M_w/M_n	$T_g(^{\circ}\mathbb{C})$
Ni-II	NB(24.8 mmol) + DecNB(0.063 mmol) + 1-decene(0.125 mmol)	4000/1	25 mL DCE, 20 °C, 1 hr	96	204,000	2.8	375
	NB(23.3 mmol) + DecNB(1.25 mmol) + 1-decene(0.5 mmol)	4000/1	25 mL DCE, 20 °C, 1 hr	94	114,000	2.6	336
	NB(20.8 mmol) + DecNB(3.75 mmol) + 1-decene(0.5 mmol)	4000/1	25 mL DCE, 20 °C, 1 hr	92	110,000	2.2	265
NI II	NB(90 mmol) + TeosNB(15.9 mmol)	4000/1	75 mL CH, 20 °C, 15 hr	49	1,173,000	6.3	_
촉매 Ni-I	NB(84.8 mmol) + TeosNB(21.2 mmol)	4000/1	75 mL CH, 20 °C, 15 hr	47	1,164,000	4.3	_
	Et-esterNB(12 mmol)	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	_				
Pu-1	tBu-esterNB(12 mmol)	400/1	5 mL MC, 60 °C, 24 hr	38	6,400	M_w M_w/M_n 00 2.8 00 2.6 00 2.2 000 6.3 000 4.3 000 4.3 000 4.3 000 4.3 000 2.8 000 2.8 000 2.8 000 1.5 000 3.9	_
	NB(16 mmol)+NBCH ₂ OCOC ₉ H ₁₉ (4 mmol)	125/1	20 mL CB, 20 °C, 18 hr	78	524,000	2.8	_
Pd-II	NB(4.4 mmol)+NBCH ₂ OH (1.1 mmol)	50/1	2 mL CB, 20 °C, 18 hr	79	27,100	1.5	-
Ni-II - Pd-I - Pd-II -	NB(13.2 mmol) +NBCO ₂ Me (3.3 mmol)	100/1	10 mL CB, 20 °C, 15 hr	83	233,000	3.9	_

표 4. 극성, 비극성 노보넨 유도체 중합 결과

* DecNB=5-*n*-decylnorbornene, TeosNB=5-triethoxysilylnorbornene, DCE=dichloroethane, MC=methyllenechloride, Tol=toluene, CH=cyclohexane, CB=chlorobenzene.

는다(**그림 10**). 그러나 사슬이동제로 α-올레핀이 사용되어 M-C bond에 insertion 되는 경우 β-위 치의 수소는 중심금속과 agostic interaction 할 수 있는 환경이 형성되고 그 결과 노보넨 고분자의 internal 혹은 terminal 위치에 이중 결합이 포함된 고분자가 형성된다. Teos-NB를 공중합하는 경우 Ni-III 촉매계가 높은 중합 활성을 보였다. 산소원 자가 포함된 아세틸-NB, 에스테르-NB 중합의 경우 알킬-NB, Teos-NB에 비해 많은 양의 촉매가 사 용되고 분자량도 상대적으로 낮음을 알 수 있다. 특 히 에스테르-NB 단량체의 경우 exo-, endo- isomer 조성 비율에 따라 중합활성이 달라진다. Endoisomer 경우 중심금속, endo-face의 노보넨 이중 결합 그리고 에스테르기가 six-membered ring 형 태의 착물을 형성하여 중심금속과 강한 상호작용을 할 수 있는 반면 exo-isomer 경우 에스테르기와 중심금속이 입체적으로 착물을 형성하기 어려워 후 자가 전자보다 우수한 중합 특성을 보인다. 이러한 결과는 Pt금속-에스테르노보넨 착화합물의 구조분 석을 통해 실험적으로 알려져 있다.²⁴

4.2 물성 및 응용

BFGoodrich에서는 광학용 고분자로 Appear, 절



그림 10. 올레핀에 의한 사슬정지 메카니즘.

연고분자로 Avatrel, 그리고 포토레지스트용의 고 분자로 DUVCOR란 시제품을 개발하였으나 아직까 지 상업화 단계에 이르지는 못한 것으로 알려져 있 다.³⁰ 광학용 고분자인 Appear의 경우 *T_g*가 330 ℃ 이며 투명도는 92% 이상이고 복굴절률이 작으며 또한 신장률이 20%에 이르는 등 flat panel display와 같은 투명소재에 초점을 맞추어 개발이 되 었다. Avatrel은 유전상수가 2.4~2.6의 낮은 값을 가지며 또한 수분흡수율이 0.1% 이하이고 금속 부착 성이 우수하여 MCM (MultiChip Module)에 적용 가능성이 높은 것으로 알려져 있다. DUVCOR의 경우는 아르곤-불소 엑시머 레이저의 파장인 193 nm의 파장에서 투명할 뿐만 아니라, 또한 레이저 조사후 빛이 조사된 부분만 염기성의 현상액에 녹 으며 남은 부분은 플라즈마 에칭 조건 하에서 분해 되지 않으므로 포토레지스트로의 활용 가능성이 높 은 것으로 알려져 있다.

5. 결 론

지금까지 다양한 종류의 촉매계에 의한 고리형 올레핀 중합 및 응용 분야에 관하여 살펴보았다. 촉 매의 중심금속, 리간드, 그리고 조촉매 구조에 따라 고분자 생성 메카니즘 및 중합 성능, 고분자 구조 와 물성을 조절할 수 있으며, 특히 고리형 올레핀 계 고분자는 정보전자, 광학 분야에 응용 가능성이 높은 고기능성 고분자로서 기대된다. 이러한 고리 형 올레핀 중합기술은 미국, 일본, 유럽 등에서 폭 넓게 응용되고 있으며 향후 화학공업 분야에서 전 망있는 분야가 될 것으로 판단된다. 1999년에 발 표된 SRI 보고서에 의하면 고투명 소재 시장은 일 본과 유럽 모두 2003년까지 연간 30%의 높은 성 장율을 보일 것으로 보고했다.³¹ 이와 같은 높은 성장률은 IT산업의 발전 추세와 더불어 앞으로도 계속 지속될 것으로 예상된다. 특히 고리형 올레핀 계 고분자에 의해 기존에 사용되고 있는 투명고분 자인 PMMA와 같은 아크릴계 수지 및 폴리카보네 이트가 지니고 있는 상대적으로 낮은 유리전이 온 도, 고수분흡수성 및 광학적 비등방성 등의 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대한다.

참 고 문 헌

- K. Ziegler, E. Holzkamp, H. Martin, and H. Breil, Angew. Chem., 67, 541 (1955).
- 2. G. Natta, J. Am. Chem. Soc., 77, 1708 (1955).
- H. Sinn, W. Kaminsky, H. J. Vollmer, and R. Woldt, *Angew. Chem.*, **92**, 396 (1980).
- H. H. Brintzinger, D. Fisher, R. Mülhaupt, B. Rieger, and R. H. Waymouth, *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.*, **34**, 1143 (1995).
- 5. W. Kaminsky, A. Bark, and M. Arndt. Makromol.

Chem., Macromol. Symp., 47, 83 (1991).

- H. Cherdron, M. –J. Brekner, and F. Osan, *Angew. Makromol. Chem.*, **223**, 121 (1994).
- R. H. Grubbs and S. J. Swetnick, *J. Mol. Catal.*, 8, 25 (1980).
- K. J. Ivin, J. H. O'Donnel, J. J. Rooney, and C. D. Steward, *Makromol. Chem.*, **180**, 1975 (1979).
- Y. Nishi, M. Oshima, T. Natsume, and T. Kohara, U. S. Pat., 5,143,979 (1992).
- Y. Nishi, M. Oshima, T. Kohara, and T. Natsume, U. S. Pat., 5,191,026 (1993).
- M. Matsuo, Proceedings of MetCon'99, Houstion, TX (1999).
- 12. JSR, Jap. Pat. H09-221577 (1997).
- 13. JSR, Japan Chemical Week, 29, 2 (1996).
- W. Kaminsky, I. Beulich, and M. Arndt, *Macro*mol. Symp., **173**, 211 (2001).
- M. Arndt, R. Engehaussen, W. Kaminsky, and K. Zoumis, *J. Mol. Cat.*, **101**, 171 (1995).
- A. W. Anderson and N. G. Merckling, U.S. Pat., 2,721,189 (1954).
- 17. P. Koinzer et al., D.D. Pat., 109,224 (1973).
- 18. T. Seifert et al., D.D. Pat., 237,069 (1986).
- H. Kaijura, S. Minami, and H. Oda, Eur. Pat., 156464 (1984).
- Alexander H. Tullo. Chemical & Engineering News, 80, 13 (2002).
- B. L. Goodall, D. A. Barnes, G. H. Benedikt, L. H. McIntosh, and L. F. Rhodes, *Proceedings of Met-Con* '97, Houston, TX (1997).
- J. Melia, E. Connor, S. Rush, S. Breunig, C. Mehler, and W. Risse, *Macromol. Symp.*, **89**, 433 (1995).
- N. G. Gaylord, A. B. Deshpande, B. M. Mandal, and M. Martan, *J. Macromol. Sci.-Chem.*, 1053 (1977).
- 24. A. D. Hennis, J. D. Polley, G. S. Long, and A. Sen, *Organometallics*, **20**, 2802 (2001).
- S. Breunig and W. Risse, *Makromol. Chem.*, **193**, 2915 (1992).
- J. P. Mathew, A. Reinmuth, J. Melia, N. Swords, and W. Risse, *Macromolecules*, **29**, 2755 (1996).
- B. L. Goodall, L. H. McIntosh, and L. F. Rhodes, *Macromol. Symp.*, 89, 421 (1995).
- B. L. Goodall, W. Risse, and J. P. Mathew, U. S. Pat., 5,705,503 (1998).
- L. H. McIntosh, B. L. Goodall, R. A. Shick, and S. Jayaraman, U. S. Pat., 6,031,058 (2000).
- L. F. Rhodes, et al., Proceedings of MetCon'98 Houston, TX (1998).
- "Chemical Economic Handbook", SRI Consulting, Menlo Park, CA, 1999.